DIALOG(R)File 352:DERWENT WPI

(c) 2000 Derwent Info Ltd. All rts. reserv.

010661419

WPI Acc No: 96-158373/199616

XRAM Acc No: C96-049871

XRPX Acc No: N96-132951

Active matrix-type display device with reduced static destruction comprises active matrix substrate having switching element at each intersection of two or more intersecting lines

Patent Assignee: TOSHIBA KK (TOKE )

Number of Countries: 001 Number of Patents: 002

Patent Family:

Patent No Kind Date Applicat No Kind Date Main IPC Week

JP 96027597 B2 19960321 JP 86230664 A 19860929 G09F-009/30

199616 B

JP 63085586 A 19880416 JP 86230664 A 19860929

199616

Priority Applications (No Type Date): JP 86230664 A 19860929

Patent Details:

Patent Kind Lan Pg Filing Notes

Application Patent

JP 96027597 B2

3 Based on

JP 63085586

Abstract (Basic): JP 96027597 B

Active matrix-type display device drives a display cell using an active matrix substrate which has a switching element set up at each intersection position of two or more intersecting lines. A short-circuit line is formed at the periphery of the substrate, which is connected to a terminal via an impedance element(s).

USE - Used as a display device.

ADVANTAGE - Reduces static destruction of switching element and is reliable.

Dwg.0/8

Title Terms: ACTIVE; MATRIX; TYPE; DISPLAY; DEVICE; REDUCE; STATIC; DESTROY

; COMPRISE; ACTIVE; MATRIX; SUBSTRATE; SWITCH; ELEMENT; INTERSECT;

TWO; MORE; INTERSECT: LINE

Index Terms/Additional Words: LCD

Derwent Class: L03; P81; P85

International Patent Class (Main): G09F-009/30

International Patent Class (Additional): G02F-001/133; G02F-001/136;

G09F-009/00

File Segment: CPI; EngPI

DIALOG(R)File 347:JAPIO

(c) 2000 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

02468686

ACTIVE MATRIX TYPE DISPLAY DEVICE

PUB. NO.:

63-085586 [JP 63085586 A]

PUBLISHED:

April 16, 1988 (19880416)

INVENTOR(s): SUZUKI KOJI

APPLICANT(s): TOSHIBA CORP [000307] (A Japanese Company or Corporation), JP

(Japan)

APPL. NO.:

61-230664 [JP 86230664]

FILED:

September 29, 1986 (19860929)

INTL CLASS:

[4] G09F-009/30; G02F-001/133; G02F-001/133; G09F-009/00;

G09G-003/36

JAPIO CLASS: 44.9 (COMMUNICATION -- Other); 29.2 (PRECISION INSTRUMENTS --

Optical Equipment)

JAPIO KEYWORD:R011 (LIQUID CRYSTALS)

## 9日本国特許厅(JP)

① 特許出題公開

# 砂公開特許公報(A)

昭63-85586

| Đint.Cl.⁴        | :             | 檢別記号           | 庁内整理番号                        |      | 40公開 | 昭和63年(198 | 38)4月16日    |
|------------------|---------------|----------------|-------------------------------|------|------|-----------|-------------|
| G 09 F<br>G 02 F | 9/30<br>1/133 | 3 3 8<br>3 2 7 | P-6866-5C<br>8205-2H          |      |      |           |             |
| G 09 F<br>G 09 G | 9/00<br>3/36  | 3 3 2 3 0 9    | 7370-2H<br>6866-5C<br>8621-5C | 等査請求 | 未請求  | 発明の数 1    | ·<br>(全6 頁) |

**公発明の名称 アクティブマトリクス型表示装置** 

②符 顧 昭61-230664

受出 顋 昭61(1986)9月29日

母 明 者 给 木 幸 治

神奈川県川崎市幸区小向東芝町 1 香地 株式会社東芝総合

研究所内

⑪出 聰 人 株式会社東芝

神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

3代 理 人 并理士 鈴江 武彦 外2名

#### 明 箱 書

#### 1. 免明の名称

アクティブマトリクス型表示装置

#### 2. 特許請求の延囲

- (2) 前記表示セルは液晶セルである特許請求の範囲第1項記録のアクティブマトリクス型表示 装置。
- (3) 耐記インピーダンス素子は、耐記行権者 しくは列権を構成する配維材料機または前記スイ ッチング素子を構成する半導体膜のいずれかによ り形成された近次体である特許額求の範囲第1項

記載のアクティブマトリクス型表示製造。

- (4) 前記インピーダンス素子はダイオードである特許請求の範囲第1項記載のアクティブマトリクス型表示装置。
- 3. 発明の詳細な説明

【発明の目的】

(産業上の利用分野)

本発明は、計電気対策を施したアクティブマ トリクス型表示装置に関する。

(従来の技術)

近年、平面型表示装置の大容量化。大面包化が著しく進んでいる。その方式は、液晶を用いたもの、エレクトロルミネセンスを用いたもの、ブラズマを用いたもの等、様々である。大容量する位数の列線、およびこれらの交点位置にスイッチング電子を設けたアクティブマトリクス基板を用いたものが一般的である。

第1回は従来より用いられているアクティブマ トリクス型表示協盟の構成を提略的に示す。 A:..

### 特爾昭63-85586 (2)

Az。…が行線であり、Si, Sz, …が列線であって、これらの各交点位置にスイッチング衆子Ci, i、Ci z。…が設けられている。スイッチング衆子が行線と列線により選択されて各番素位置の表示セルの図数が行われ、所望の面像表示が実現される。

ところで、この様アクティブマトリクス 基板に 用いられる薄棋トランジスタ等のスイッチング素 子は、一般に許電気に購く、製造、組立て工程中

であった。

本発明は、この様な問題を解決したアクティブマトリクス型表示袋屋を提供することを目的とする。

## (免明の構成)

## (間類点を解決するための手段)

本を明にかかるアクティブマトリクス型表示ない、アクティブマトリクス基板外間部になっている。この場合、道路線がアクティブのまま残しておく。この場合、道路線がアクケいるでは、行様および列線と道路線の間にはインピーダンス法子を介在させる。

#### (作用)

上記のような構成とすれば、インピーダンス 素子を適当に設計することにより、超立て中の移 電気によるスイッチング素子の破壊を防止できる ことは勿論、超立て終了後もアクティブ電気による ス基版の通常動作を妨げることなく、静電気による るスイッチング素子の破壊を防止することができ

この様な方法により、スイッチング常子ののとより、スイッチングにより、スイッチングにより、カー はい の は を に は い の な は と に は い の な な は な かった な は は の の か る な な な な な の 原因になる か ら で あ る 。

## (免明が解決しようとする問題点)

以上のように従来のアクティブマトリクス表示領策での節電気対策は、静電気対策用の短絡線を切離す原またはその後の静電気に対して不十分

δ.

#### (実施例)

以下、本発明の実施例を説明する。

第1回は一実施例のアクティブマトリクス芸 仮を示す。複数本の行線 A (A i , A z , … ) と 複数本の列線 S (S i , S z , … )が交差配設さ れ、その各交点位置にスイッチング素子 C

(ClithのControl Control Contr

特開昭63-85586 (3)

れる音楽電腦が足及され、対向基板には全面に重 素電値に対向する電腦が形成されたものを用いる。

第2回は、第1回の構成を使かに変更した他の 実施例のアクティアマトリクス基板である。第2 回は、行扱人および列級Sの給電路を交互に左右。 上下に基分けた場合であり、抵抗体では給電場側 にのみ扱けている。それ以外は第1回と異ならない。

第3回は、第1回或いは第2回における、行は 人間の抵抗体ェの具体的な構成例である。ここで・ は、行線Aと同じ配線材料即5クロム線を用いて ジグザグパターンによる抵抗体ェを構成している。 抵抗体ェの抵抗値は約100kΩであり、一本の 行線Aの抵抗値20kΩの約5倍とした。

第4回は対様S側の抵抗体での構成例である。 列線Sの連邦に同じ配線材料による電腦13を形成し、短絡線GLにも関键に同じ配線材料による 電腦12を形成して、これら電腦12・13間に リンをドープした。一SI膜11を配致して近れ 体でを構成している。この近抗体の近抗値は約

このようにインピーダンス素子としてダイオードを用いれば、外部図数回路からの信号の連絡はしている。 はい しゅう かい は は は し で は 十分な 保 進 後 を 発 厚 す る こ と が で き る に だ イオード は 、 薄 裏 トラン ジスクの 製造工程 た が で 同時に 形 成 す る こ と は な い の と 回 録 、 何 等 型 達 工程 を 返 進 に す る こ と は な い 。

1 0 M Ω で、スイッチング素子として形成した液 はトランジスクのゲート・ドレイン間の抵抗 1 0 <sup>1 2</sup> Ωに比べて十分に小さいものとなっている。

以上のような構成により、通常の動作を扱うことなく、また外部気による薄膜トランジスを破壊したる薄膜トランジスを破壊した。しからなった。しからなったができた。しかりから、低子のは対対として配体対対というでは対対に、何等製造工程を促進にすることなく、低抗体を形成することができる。

第 8 図はその具体的な構造例である。即ちガラス基板 2 1 に行線 A と一体的なゲート電極 2 2 1

本発明は上記実施例に限られるものではなく、 その趣旨を追脱しない英雄で程々変形して実施す ることができる。

### [発明の効果]

以上述べたように本発明によれば、短結場を、これと行類および列類の間にインピーダンで表数を放けてアクティブマトリクス基板を登るした。 かっぱい できる ことない できる。 しから、インピーダンス 最後の 登録 工程を何 できる。 しかって とは アクティブマトリクス 基板の 型造工程を 何 子 は にすることなく 実現できる。

### 4. 図面の簡単な説明

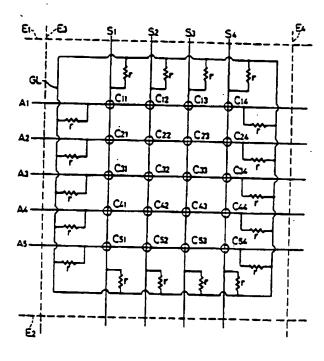
第1回は本発明の一実施例におけるアクティブマトリクス基板の構成を示す図、第2図は構成の構成を示す図、第2図の行線側の表示す図、第4図は同じく列線側の低流体の構成を示す図、第5図は更に他の現ののアクティブマトリクス基板の構成を示す図、第

## 特開昭63-85586 (4)

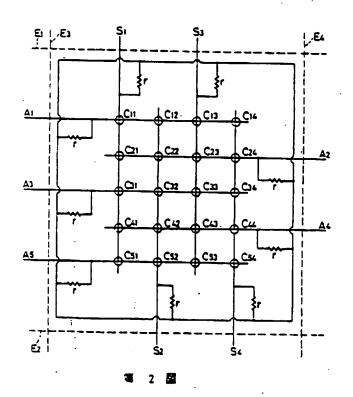
5 図はそのダイオード対の構成を示す図、第 7 図は従来のアクティブマトリクス基板の構成を示す図、第 8 図はアクティブマトリクス基板を用いた该品表示装置の一面常感の等価回路図である。

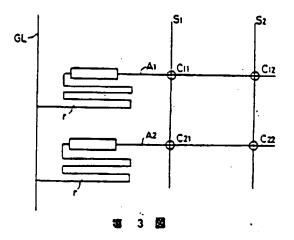
A (A<sub>1</sub>, A<sub>2</sub>, …) …行組、S (S<sub>1</sub>, S<sub>2</sub>, …) …列珠、C (C<sub>1</sub>, C<sub>1</sub>, C<sub>1</sub>, …) …スイッチング素子、G L …短棒線、 r …低炊体 (インピーダンス素子)、E (S<sub>1</sub>, E<sub>2</sub>, …) … 切断維、1 1 … a — S i 膜、D … ダイオード対 (インピーダンス素子)、 2 1 … ガラス基板、 2 2 1 … ゲート 電極、 2 2 2 … アノード電極、 2 3 — C V D 酸化腫、 2 4 1 … 2 4 2 … i 型 a — S l 算、 2 5 1 ~ 2 5 1 … 電極。

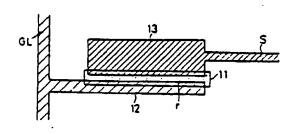
出版人代理人 井理士 羚红武器



第 1 图



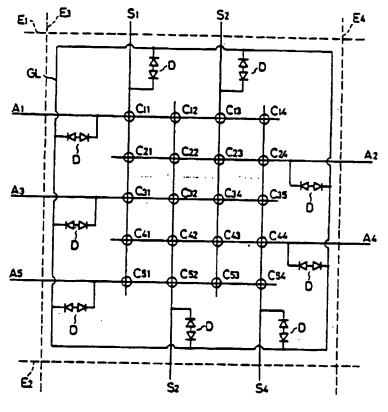




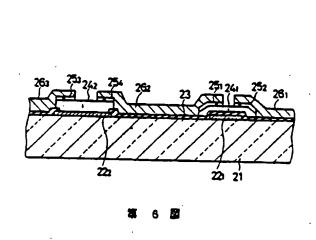
驾 4 🛭

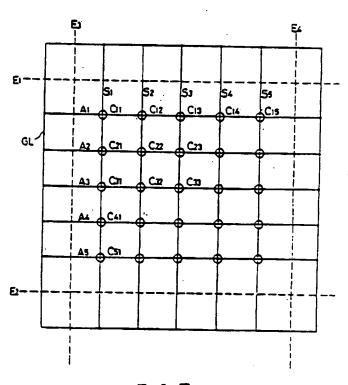
FROM S. E. L. CO. . LTD. 2F NO1

## 特開昭63-85586 (5)



第 5 図





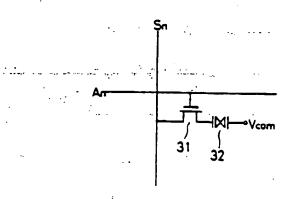
写 7 🛭

- 4

2000年 6月28日(水) 20:43/新 :41/文書6号4801352158 P 2

FROM S. E. L. CO. LTD. 2F NO:

特開昭63-85586 (8)



第 8 🔯